

## 超耐摩耗 VSH (Vacuum Plasma Spray and Hot Isostatic Pressing) ガイドローラ

### 1. 緒 言

線材、形鋼等の鉄鋼製品圧延ラインに使用されているガイドローラは、ラインの生産性向上のため長寿命化が望まれている。このため近年、自溶性合金に炭化タングステン（以下、WCと略称）を含有させた溶射複合ローラや粉末高速度工具鋼焼結材（以下、ハイスクープセル HIP と略称）複合ローラが一部で使用されている。

WC 含有自溶性合金溶射皮膜は、溶射後1320K付近の高温度にて再溶融処理が行われるため自溶性合金は基材に拡散し、他の溶射皮膜に比べ密着力が強く、ガイドローラ等の過酷な使用条件においても優れた耐摩耗性を示す。しかしながら、WC 含有自溶性合金は、WC と自溶性合金の比重差が大きく、WC の分散性が問題となる。また、再溶融処理により発生したホウ素酸ガラスの一部が自溶性合金内部に封入されている<sup>1)</sup>ため、強い衝撃を受けると介在ホウ素酸ガラス部分が起点となり、割れや剥離等が発生することがある等の問題点も多い。また、ハイスクープセル HIP 複合材は、外層部に耐摩耗性に優れた粉末ハイスクープ材を用い、炭素鋼芯材とを熱間静水圧加圧処理（以下、HIP と略称）により複合化させたもので、WC 含有自溶性合金溶射皮膜に比べ、偏析が少なく組織が微細であり高性能であるものの、線材ガイドローラ等の小型品で湾曲した表面をもつローラにおいては、HIP 時のカプセル製作コストが大きく経済的でない、HIP を行っても粉末ハイスクープ原粉表面酸化物の残留により、靭性に悪影響がある等の問題点もある。<sup>2) 4)</sup>

VSH ガイドローラは、粉末ハイスクープ材を低圧プラズマ溶射により基材表面に皮膜を形成させたのち、カプセルレス HIP 処理を施すことにより、緻密で内在欠陥の無い均一な組織をもつ、優れたガイドローラである。

### 2. 適用プロセスの概要

#### 2. 1 低圧プラズマ溶射

低圧プラズマ溶射の原理を図-1に示す。<sup>3)</sup> 真空容器内を0.13 hpa 以下の圧力としたのち、アルゴンガスを注入、所定の圧力とし、プラズマジェットを発生させ、粉末ハイスクープ材を供給する。粉末ハイスクープ材料は、プラズマジェット中を飛行中に溶融し、基材に衝突、急冷凝固する。この溶融、衝突、急冷凝固が繰り返し行なわれ皮膜が形成される。

低圧プラズマ溶射皮膜は、他の溶射プロセスによる皮膜に比べ酸化されことがなく気孔の少ない溶射皮膜となる。

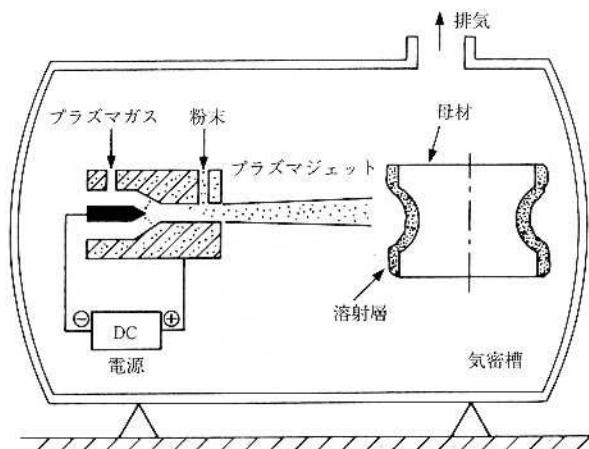


図-1 減圧プラズマ溶射の概念図

#### 2. 2 HIP

HIPの原理を図-2に示す。高圧容器内に低圧プラズマ溶射により成膜された基材を挿入後、アルゴンガスを圧力媒体として、約191MPa、1423Kの条件により3 hr の HIP 処理を施すことにより、内在欠陥を押し潰し緻密な皮膜を形成させ、基材と冶金的な結合を行うことができる。

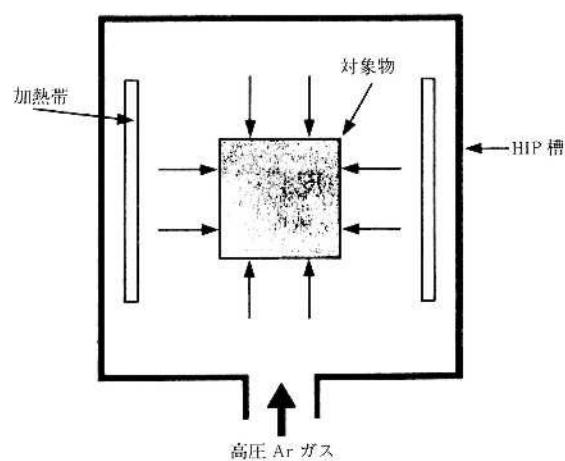


図-2 HIP の概念図

4-2 図-8にT社棒鋼工場ガイドローラを示し、図-9に評価結果を示す。粉末ハイスクロール HIP 材は1ヶ月にて、WC含有自溶性合金溶射材は1週間で再研磨あるいは廃棄となっているが、VSH材は2ヶ月半の使用で0.1mmの摩耗となっている。

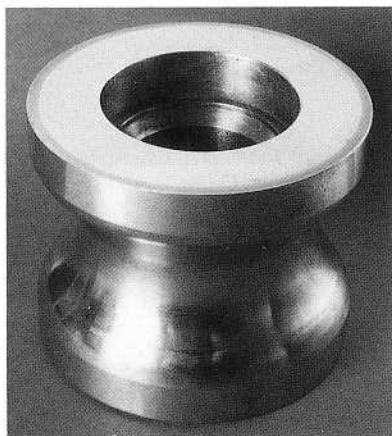


図-8 ガイドローラー写真

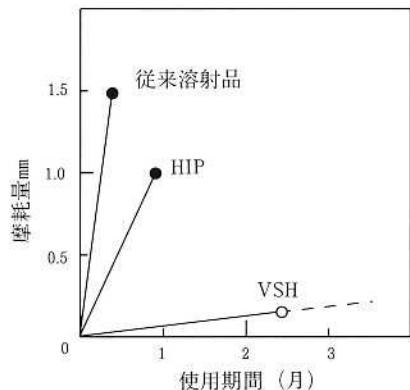


図-9 棒鋼ガイドローラーの使用比較

4-3 図-10にTK社棒鋼工場ツイストガイドローラを示し、図-11に評価結果を示す。SKD材は、2週間で5mm摩耗し廃棄となっていたが、VSH材は9週間で僅か0.5mmの摩耗にとどまった。

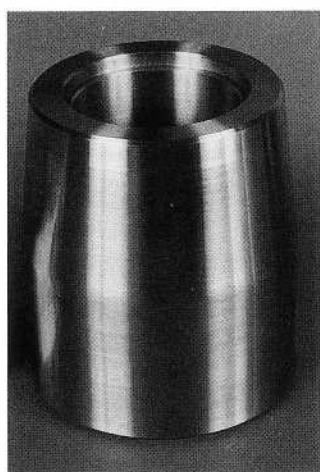


図-10 ツイストガイドローラー写真

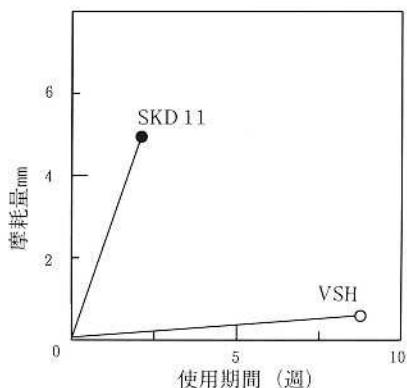


図-11 ツイストガイドローラーの使用比較

## 5. 結 言

近年、ロール、ローラ類において、高速度工具鋼は、最も優れた耐摩耗材として適用範囲が増大している。しかし、溶製高速度工具鋼では、耐割損性に問題があるため、靭性の高い炭素鋼を芯材とした、ハイスクロードロールが着目されるようになった。一方、溶射プロセスにおいて、金属を酸化させず高品質に溶射できる最も優れた方法として、低圧プラズマ溶射法が開発された。

VSHガイドローラは低圧プラズマ溶射法により粉末ハイスクロール HIP 材を溶射し、さらに HIP 处理を施すことにより、高品質を極めたハイスクロードローラであり、現在ガイドローラ以外のアプリケーションとして紙切断用刃物を受ける刃圧ローラ等にも適用範囲が広がりつつある。

## 参考文献

- 1) 日本溶射協会編「溶射ハンドブック」 1986 P.309
- 2) 大木輝久ほか、 NKK 技報 1992 No.139 P.33
- 3) 荒田吉明ほか「セラミックス溶射と応用」 日刊工業新聞 1990 P.70
- 4) 上野泰弘ほか 日本国金属学会会報 1993 32No. 6 P.423

## 〈問い合わせ先〉

本社 製品開発部

TEL 093 (871) 3737 東 洋一  
溶接溶射技術開発室 北九州工場駐在  
TEL 093 (871) 0761 林 延治

### 3. VSH プロセスの特徴<sup>2)4)</sup>

VSH プロセスは、低圧プラズマ溶射と HIP 处理の併用により、次の特徴を有する。

- (1)HIP 处理による基材界面の冶金的結合。
- (2)低圧プラズマ溶射での急冷凝固による組織の微細化。
- (3)低圧不活性ガス内での粒子の衝突、偏平化に伴う、酸化物やオーステナイト粒界の破壊分散による高靱性化。
- (4)低圧プラズマ溶射採用による、カプセルレス HIP の実現。
- (5)HIP 处理による内封欠陥の根絶。
- (6)高炭素高合金粉末ハイス材料による高硬度と超耐摩耗性。
- (7)低圧プラズマ溶射による湾曲表面への被膜の形成。

図-3 に VSH 材と比較材として、WC 含有自溶性合金溶射材、粉末ハイスカプセル HIP 材の硬度およびミクロ組織例を示す。VSH 材は他のプロセスに比べ Hv983 と高い硬度を示し、内封欠陥のない微細な組織となっている。また、炭化物の寸法と分散性の違いも明瞭である。図-4 に VSH 材皮膜基材界面のクロムの濃度分布を EPMA により線分析した結果を示す。基材は S45C であり、クロムの濃度勾配の存在は、皮膜中のクロムが基材側に拡散したことと示し、冶金的に結合していると判断される。図-5 にアムスラー摩耗試験結果を示す。図中の比較材は図-3 の組織写真と同一比較材であり VSH 材が耐摩耗性にも優れていることが確認できる。また、シャルピー衝撃値は、VSH 材、6.3J/cm<sup>2</sup>に対して粉末ハイスカプセル HIP 材は 3.1J/cm<sup>2</sup>であり、粒子間酸化物の分散効果と、組織微細化の効果により VSH 材が耐衝撃にも優れていることが確認された。

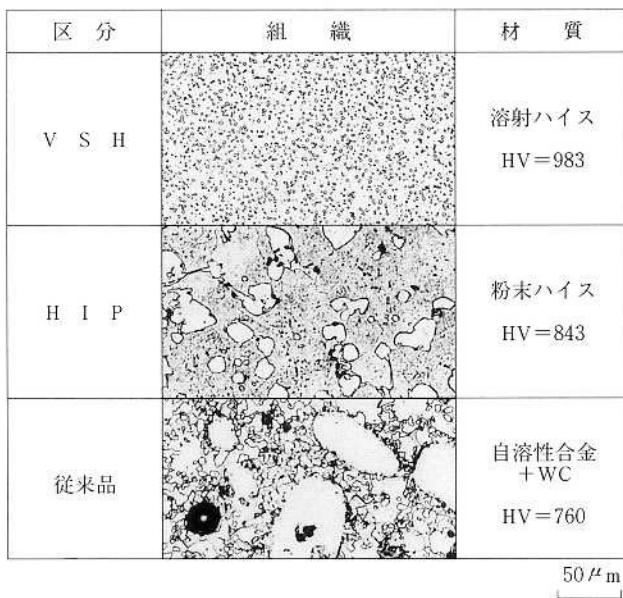


図-3 金属組織と溶射層の硬さ

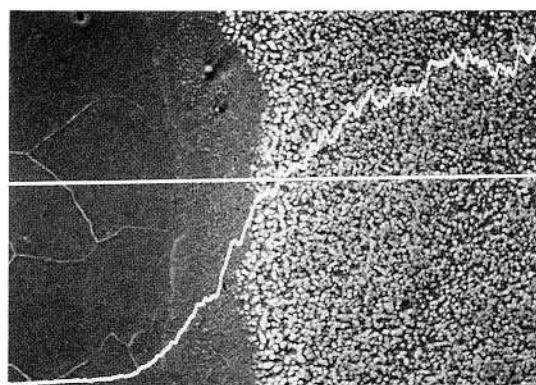


図-4 境界部の EPMA 組織

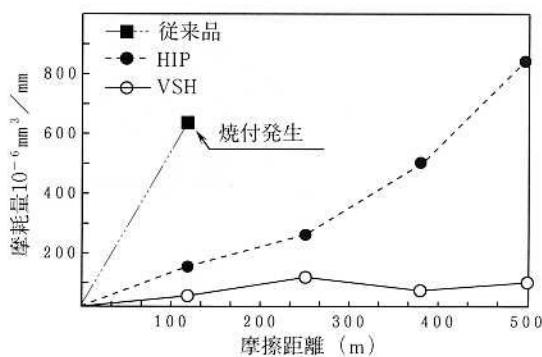


図-5 アムスラー摩耗試験結果

### 4. 実機評価

4-1<sup>2)</sup> 図-6 に N 社鋼管機押さえローラを示し、図-7 に評価結果を示す。SKS 材に比べ使用開始後 3 週間以降の摩耗進行は軽微であり、肌荒れの発生もなく、SKS 材に見られる毎週の研磨作業が不要となった。



図-6 鋼管テストロールの外観

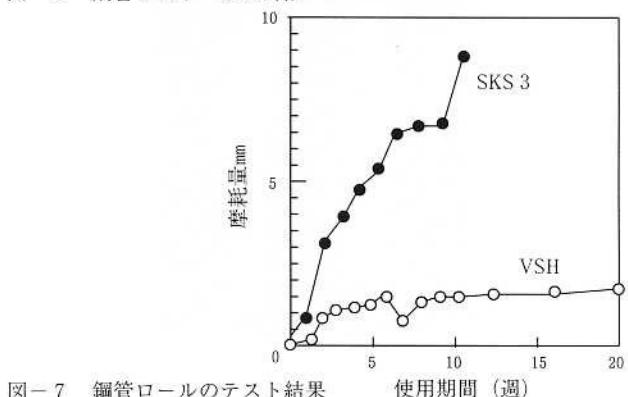


図-7 鋼管ロールのテスト結果